

平成28年度 検索エキスパート研修 [意匠] スケジュール

月日	時刻		研修科目	時間	講師	研修会場
	開始	終了				
3/8 (水)	9:50	10:00	オリエンテーション	/	(独) 工業所有権情報・研修館	特許庁2階 VDT教室
	10:00	10:50	意匠法概論 (意匠審査基準：新規性・創作性)	3	みずの永芳特許事務所 弁理士 永芳 太郎	
	11:00	11:50				
	13:00	13:50				
	14:00	14:50	意匠の類否・創作非容易性判断 (事例研究)	3		特許庁2階 共用会議室
	15:00	15:50				
	16:00	16:50				
3/9 (木)	10:00	10:50	先行意匠調査の検索キーの活用 (日本意匠分類・Dターム)	2	のぞみ特許事務所 弁理士 原田 雅美	特許庁2階
	11:00	11:50				
	13:00	13:50	「画像意匠公報検索支援ツール」の説明	4		
	14:00	14:50	J-Platpatを利用した 先行意匠調査検索演習			
	15:00	15:50				
	16:00	16:50				
3/10 (金)	13:00	13:50		グループディスカッション (検索結果を用いた類否判断討論)	3	のぞみ特許事務所 弁理士 原田 雅美
	14:00	14:50				
	15:00	15:50				
	16:00	16:50	講師からの解説	1		
	17:00	17:10	閉講式	/	(独) 工業所有権情報・研修館	

※カリキュラムの内容、時間配分については、諸事情により変更になる場合があります。